PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-017098

(43)Date of publication of application: 22.01.1999

(51)Int.CI.

H01L 25/00 H01L 27/10

(21)Application number: 09-169222

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

25.06.1997

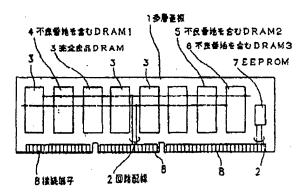
(72)Inventor: ABE KAZUHIKO

(54) MEMORY MODULE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive memory module on which a random access semiconductor memory having an incorrect address can be mounted without discarding it.

SOLUTION: A memory module is mounted with random access semiconductor memories 4-6 which include an incorrect address. The information related to the incorrect address is written in an electrically writable nonvolatile memory 7, and the memory 7 is mounted on the same module. Thus, the incorrect address in the memory area is set not to be read out to the external for use by a computer system.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出頭公開番号

特開平11-17098

11.

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月22日

(51) Int. CI. *	撤別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
H01L 25/00			H01L 25/00		A	
27/10	495		27/10	495		

審査請求 有 請求項の数3 OL (全5頁)

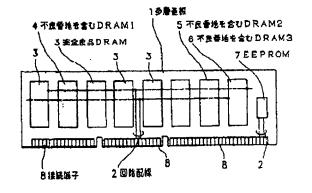
· · · · - <u>- · · · · · · · · · · · ·</u>					
(21)出願番号	特願平9-169222	(71) 出願人 00	00004237		
		B	3本電気株式会社		
(22) 出願日	平成9年(1997)6月25日	, y	,東京都港区芝五丁目7番1号		
		(72) 発明者 阿	部 和彦		
		東	東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株		
		35	【金社内		
		(74) 代理人	‡理士 丸山 隆失		
		•			

(54) 【発明の名称】メモリモジュール

(57) 【要約】

【課題】 不良番地を有したランダムアクセス半導体メモリはほとんど廃棄されており、完全なランダムアクセス半導体メモリのみが搭載されたメモリモジュールの価格が高くなってしまう課題があった。

【解決手段】 不良番地を含むランダムアクセス半導体メモリ4~6を搭載したメモリモジュールであり、この不良番地に関する情報を電気的に書き込み可能な不揮発性メモリ7に書き込んで同一モジュール上に搭載する。これにより、メモリ領域中の不良番地をコンピュータジステムが外部に誘み出して使用しないように設定することが可能となる。



74

(2)

特開平11-17098

(特許請求の範囲)

【請求項1】 基板上に配置された1個以上のランダムアクセス半導体メモリと、前記基板上に配置された接続 端子と、前記基板上に設けられたデータ き込み可能な不揮発性半導体メモリと、前記ランダムアクセス半導体メモリおよび前記不揮発性半導体メモリを前記接続端子と接続する回路配線とを備え、

前記ランダムアクセス半導体メモリのうち少なくとも 1 個は、一部に不良番地を有しており、前記不良番地に関する情報が前記不擇発性半導体メモリに書き込まれてい 10 ることを特徴とするメモリモジュール。

【請求項2】 前記不揮発性半導体メモリとして、電気的に消去・書き込み可能なEEPROMを用いたことを特徴とする請求項1記載のメモリモジュール。

【請求項3】 前記ランダムアクセス半導体メモリとして、記憶情報を保持する機能を有したSRAMを用いたことを特徴とする請求項1または2記載のメモリモジュール。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の鷹する技術分野】本発明はメモリモジュールに関し、特に不良番地を有するランダムアクセス半導体メモリを搭載して製造歩留まりを向上し、低価格で提供することが可能なメモリモジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータ等の装置において大容量の記憶装置が求められているが、装置の大きさの制限および拡張性の観点から、コンピュータ装置のボード上に直接ランダムアクセス半導体メモリ、特にDRAMを実装するという方法が減少し、代わりに、回路配線が形成された多層のプリント基板上にDRAM等のランダムアクセス半導体メモリを複数個実装して所定記憶容量とピット幅を構成したメモリモジュールを、ソケットに差し込む形態で使用するコンピュータ装置が主流となっている。

【0003】これにより、コンピュータ装置のボード上には前記メモリモジュールをボードと電気的に接続するためのソケットだけを半田実装すればよくなり、また、DRAMの配置が平面的配置から垂直方向配置となったため、DRAMの搭載必要面積が減少して大容量をコン40パクトに搭載することが可能となった。また、このメモリモジュール形態は、取り付け取り外しが容易であるため拡張性が高いものとなっている。

【0004】図3はこのような従来のメモリモジュールの一例を示す構成図であり、図において、31は多層基板、32は回路配線、33は例えば8Mワード×8ビット構成の64MビットDRAM、34はEEPROM、35は前起ソケットに接続するための接続端子である。 【0005】この例では8Mワード×8ビットのDRA 成のDRAMモジュールが実現されている。また、JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) において、2KピットのシリアルEEPROMを搭載し、メモリモジュールの構成や特性等を書き込むことが標準化されているメモリモジュールが存在する。

【0006】また、従来磁気ディスク記憶装置によって 行われていた大容量の情報の記憶が、ランダムアクセス 半導体メモリの大容量化と価格の低下により、近年DR AM等のランダムアクセス半導体メモリを使用して行わ れるようになってきており、この分野の用途にも前途の メモリモジュール形態での使用が行われている。

【0008】一般にパーソナルコンピュータ等の装置では、離源を入れた直後に磁気ディスク記憶装置からオペ 30 レーションシステムと言われるプログラムを半導体メモリに転送し、その転送されたデータを使用してCPUが演算を行う。つまり、このデータを転送される部分に不良があった場合、正しいプログラムが記憶されていないことになり、動作不良を発生することになる。そのため、このような用途のメモリモジュールに搭載されるDRAMは完全に全ビットが良品であることが求められる

【0009】一方、特にオーディオ用に音声記憶の用途で用いられるランダムアクセス半導体メモリは、実使用時に数ピットの不良番地があっても実使用上問題にならず、そのため、従来から完全な良品であるランダムアクセス半導体メモリよりも安価である不良番地を有するランダムアクセス半導体メモリが使用されている。このように、不良番地を有するランダムアクセス半導体メモリをメモリモジュールに搭載して使用する機会を増加させることが可能であれば、価格を抑えたメモリモジュールを提供することが可能である。

3.5 は前記ソケットに接続するための接続端子である。 【0010】しかし現状は、ランダムアクセス半導体メ 【0005】この例では8Mワード×8ビットのDRA モリの大容量化により1ビット当たりの単価は大幅に下 Mを8個搭載しているので、8Mワード×64ビット構 50 がってきてはいるが、ランダムアクセス半導体メモリに .

(3)

1ビットでも冗長回路等により救済することが不可能な不良番地があった場合、このランダムアクセス半導体メモリは不良となり廃棄されることになる場合が多い。例えば、64 MビットのDRAMでは、67.108.863ビットの記憶セルは良品であっても1ビットが不良であるだけでほとんどの場合不良として廃棄されていた。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】上述のように、ランダムアクセス半導体メモリが大容量化している中で、冗長 10 回路等により救済することが不可能な不良番地を有したランダムアクセス半導体メモリはほとんど廃棄されており、メモリモジュールには完全なランダムアクセス半導体メモリのみが搭載されるため、メモリモジュールの価格が高くなってしまう課題があった。

[0012] また、製品化初期段階では特に廃棄される ランダムアクセス半導体メモリが多く製造歩留まりが特 に低いために、製品単価が特に高くなってしまうなどの 課題があった。

【0013】この発明は上記課題を解決するためのもの 20 であり、不良番地を含むランダムアクセス半導体メモリを廃棄することなくメモリモジュールに搭載して使用し、これにより、良品であるランダムアクセス半導体メモリのみを使用した場合より安価のメモリモジュールを提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】請求項1記載のメモリモジュールは、メモリモジュールの基板上に搭載されるランダムアクセス半導体メモリのうち少なくとも1個に、一部に不良番地を有したランダムアクセス半導体メモリを用い、前記不良番地に関する情報が書き込まれた不揮発性半導体メモリを前記基板上に設けたものである。

【0015】請求項2記載のメモリモジュールは、前記 不揮発性半導体メモリとして、電気的に消去・書き込み 可能なEEPROMを用いたものである。

[0016] 請求項3記載のメモリモジュールは、前記 ランダムアクセス半導体メモリとして、記憶情報を保持 する機能を有したSRAMを用いたものである。

[0017]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい 40 て図面を参照して詳細に説明する。

[0018] 実施の形態1.図1は本発明の実施の形態1によるメモリモジュールを示す構成図であり、図において、1は多層基板(基板)、2は多層基板1にプリントされた回路配線、3は完全良品のDRAM(ランダムアクセス半導体メモリ)、4~6は不良番地を含むDRAM(ランダムアクセス半導体メモリ)、7はEEPROM(不揮発性半導体メモリ)、8は接続端子である。DRAM3および4~6と、EEPROM7は、独立した回路配線2により接続端子8に接続されている。

【0019】この例では、例えば各DRAM3~6が64MビットのDRAMであり、これが8個搭載されているので、完全なDRAMだけで構成されているとすれば512Mビットの容量となる。この512Mビットは実際には536.870、912ビットの容量となる。こで、DRAM4には1ビットの不良番地が存在し、DRAM5には1ワード線(128ビット)の不良番地が存在し、DRAM6には1ブロック(131.072ビット)の不良部分が存在しているものとする。

【0020】このメモリモジュール上の各DRAMは、出荷前検査行程における試験装置を用いた検査により不良番地が検出されており、検出されたそれぞれの不良番地、不良ブロック等の不良番地情報が電気的にデータ書き込み可能なEEPROM7に書き込まれている。EEPROM7の書き込み情報は接続端子8を介してパーソナルコンピュータ等において利用され、上記不良番地が使用されないように設定される。これにより、本メモリモジュールは不良部分を除いた536、739、711ピットの容量を有するメモリモジュールとなる。

【0021】なお、本発明のメモリモジュールは、実用上はコンピュータシステムにおける半導体電子ディタの等として用いるのが望ましい。つまり、コンピュータの立ち上げ直後にオペレーションプログラムを格納しては使用しない。コンペータシステムが完全なシステムメモリ領域内にオペンカーションプログラムを格納して動作を開始した後で、まれた不良番地情報を読みとり、この番地に以降データの派みとりおよび書き込みをしないように設定する。これ存することができるメモリモジュールで構成された半導体電子ディスクとして機能する。

【0022】以上のように、この実施の形態1によれば、各DRAMの不良番地を出荷的検査行程において検出してこれをEEPROM7に書き込み、パーソナルコンピュータ等において上記不良番地が使用されないAMを廃棄することなくメモリモジュールに搭載して使用することが可能となる。例えば、製品歩留まりが生産化明の対策で低い70%程度の場合でも、本発明のメモリモジュール用に使用できるDRAMが20%ぐらい含まれるため、全体としての製品単価を下げることができ、良品であるDRAMのみを使用した場合より安価のメモリモジュールを提供することが可能となる。

【0023】実施の形態2. 図2は本発明の実施の形態2によるメモリモジュールを示す構成図であり、図において、21は多層基板、22は多層基板21にプリントされた回路配線、23は完全良品のSRAM(ランダムアクセス半導体メモリ)、24は不良番地を含むSRAM(ランダムアクセス半導体メモリ)、25はEEPR

(4)

特開平11-17098

OM(不揮発性半導体メモリ)、26は接続端子、27 は電池である。SRAM23、24およびEEPROM 25は回路配線22により接続端子26に接続されてい

【0024】前記実施の形態1のメモリモジュールがD RAMにより構成されたメモリモジュールであったのに 対し、この実施の形態2のメモリモジュールはSRAM により構成されている。不良番地をEEPROM25に 格納する点は実施の形態1と間様である。

的に待機時の消費電流が小さく、高速であり、コンピュ ータシステムの電源をオフにしたりメモリモジュールを コンピュータシステムから取り外した場合でも電池27 でデータを保持することができる。

【0026】以上のように、この実施の形態2において は、ランダムアクセス半導体メモリとして記憶情報を保 持する機能を有したSRAMを用いており、不良番地を 含むSRAMを廃棄することなくメモリモジュールに搭 載して使用することが可能となり、これにより、良品で あるSRAMのみを使用した場合より安価のメモリモジ 20 ュールを提供することが可能となるとともに、コンピュ ータシステム間のデータを保持したままでのメモリモジ ュールの付け替えや電源OFF後のデータの保持等が可 能な、高速・低消費電力のメモリモジュールとすること ができる。

【0027】なお、上記実施の形態1および2において は、不良番地情報の格納用の不揮発性半導体メモリとし TEEPROMを用いたが、EEPROMの代わりにE PROMやPROM等を用いることも原理的には可能で ある。ただし、EEPROMを用いることにより、メモ 30 リモジュールの出荷前のスペック試験等において新たに 発見された不良番地を書き加える更新を行ったり、パー ソナルコンピュータ等にメモリモジュールが搭載された 後に発生した不良番地をパーソナルコンピュータ等のメ モリチェック機能により検出してこの検出内容に従って EEPROMの記憶情報を電気的に更新するなどのこと が可能となるため、電気的に消去・書き込み可能なEE PROMを用いる方が望ましい。

[0028]

【発明の効果】以上のように、請求項1記載のメモリモ 40 リ) ジュールによれば、メモリモジュールの基板上に搭載さ

れるランダムアクセス半導体メモリのうち少なくとも1 個に、一部に不良番地を有したランダムアクセス半導体 メモリを用い、前記不良番地に関する情報が書き込まれ た不揮発性半導体メモリを前記基板上に設けるようにし たため、不揮発性半導体メモリ中の不良番地情報をメモ リモジュール外部に電気的に取り出して前記不良番地を 使用しないように設定するなどのことが可能となり、こ れにより、不良番地を含むランダムアクセス半導体メモ りを廃棄することなくメモリモジュールに搭載して使用 【0025】この実施の形態2で用いるSRAMは一般 10 することが可能となり、良品であるランダムアクセス半 導体メモリのみを使用した場合より安価のメモリモジュ

> 【0029】請求項2記載のメモリモジュールによれ ば、前記不揮発性半導体メモリとして、電気的に消去・ 書き込み可能なEEPROMを用いるようにしたため、 不揮発性半導体メモリのメモリモジュールへの搭載後、 またはメモリモジュールのコンピュータシステムへの搭 難後に、不良番地に関する情報を必要に応じて電気的に 更新することができる効果がある。

一ルを提供することが可能となる効果がある。

【0030】請求項3記載のメモリモジュールによれ ば、前記ランダムアクセス半導体メモリとして、記憶情 報を保持する機能を有したSRAMを用いるようにした ため、コンピュータシステム間のデータを保持したまま でのメモリモジュールの付け替えや鷺源OFF後のデー タの保持等が可能な高速・低消費電力のメモリモジュー ルとすることができる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1によるメモリモジュール を示す構成図である。

【図2】本発明の実施の形態2によるメモリモジュール を示す構成図である。

【図3】従来のメモリモジュールを示す構成図である。 【符号の説明】

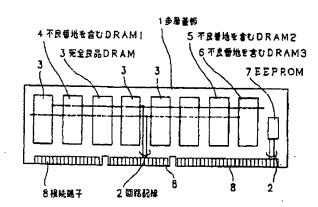
- 1,21 多曆基板(基板)
- 2. 2.2 回路配線
- 3~6 DRAM (ランダムアクセス半導体メモリ)
- 7, 25 EEPROM (不揮発性半導体メモリ)
- 8, 26 接続端子
- 23、24 SRAM (ランダムアクセス半導体メモ

10

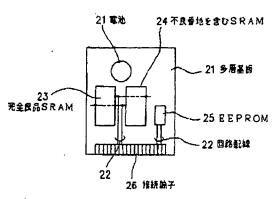
(5)

特開平11-17098





[图2]



[図3]

